異方的スピングラスZ n M n , C d M n の磁性 北大理 村山茂幸、横澤宏一、都 福仁

§1.はじめに

六方晶系金属 Z n, C d, M g に M n を磁性不純物として加えると、結晶場による 磁気異方性が生じ、結晶場のパラメーター D は Z n M n, C d M n, M g M n について D > O、D く O 及び D ~ O である。1982年 Albrecht  $\stackrel{()}{O}$ はそれぞれの合金に於て Ising的、 X Y 的 及び He is enberg的なスピングラス凍結を示した。図 1 は彼らによる Ising的スピングラス Z n M n の直流帯磁率であり、結晶の C 軸方向の帯磁率 x || にスピングラス凍結によるカ スプが観測されたが C 軸に垂直な帯磁率 x ⊥ では凍結の証拠は得られなかった。それ以来 一軸性の異方性を持つスピングラスの研究が盛んに行われてきた。理論的には m 次元ベク

トルスピングラスのSK (Sherrington-Kirkpatrick) モデルに一軸性の異方性D  $\Sigma$  S<sub>1</sub> $z^2$ を導入した平均場理 論がいち早く展開され、ランダムな交換相互作用 J<sub>1</sub> の分布をP (J<sub>1</sub>) = (N/2  $\pi$  J<sup>2</sup>) <sup>1/2</sup> e x p ( - N J<sub>1</sub> $z^2$ /2 J<sup>2</sup>) とするとD/Jの大きさに応じて 以下のような4つの異なった相変化が起こることが予 言された。

(1) P - L (2) P - L - L T

(3) P - T - L T (4) P - T

ここでPは常磁性(縦方向及び横方向のオーダーパラ  $\forall -9 - \epsilon_q \parallel \langle q \perp \rangle = q \downarrow = 0)$ , L は縦スピングラス(q‖〉 0、 q ⊥ = 0)、 T は横ス ピングラス(q || = 0、 q 上> 0)、 L T は縦と横の ミックススピングラス(g ∥ > 0、 g ⊥ > 0)である。 図2は理論的に得られたD-T相図である。Albrechtら のZnMn、CdMnのx測定はそれぞれ(1)及び(4)の 相変化を観測し、 Dを小さくすれば (2) 又は (3) 型の 2 段 階転移が期待されることを示した。その後(2)または(3) 型の2段階相転移が実際に出現するかどうか実験的に研 5, G) 究が続けられた。しかしながらDが大きい場合に(1)又 は(4)型の相変化は観測されるが、Dを小さくすると、 縦横のスピングラス凍結が同じ温度で生じ(P-LTの 相転移)、2段階転移は出現しなかった。一方Adachiら はMnxNiュ-xSb系で2段階のスピングラス転移を見 いだしているが、多結晶サンプルのため帯磁率ェの方向



-547-

研究会報告

依存性が得られず、理論的に示された一軸性の異方的スピングラスの性質を示したものか 否か明らかでない。ごく最近YeshurunとSompolinskyはIsingスピングラスFeeTiOsで 縦方向の凍結と同時に横方向も弱く凍結するが、さらに低温で横方向も強く凍結する cross overが観測されたことを報告している。

我々はスピングラスにたいするこの様な一軸性の異方性の影響を研究し、特に平均 場理論で予測されている2段階転移が出現するかどうかを明らかにするため、 [singスピン グラスZ n M n 150ppm, 270ppm, 390ppm, 700ppm及びC d M n 488ppmの交流帯磁率測定を行っ た。M n 濃度はAlbrechtらの場合より濃くしてJを大きくする事により相対的な異方性D / J の値を小さくした。その結果Z n M n 270ppm, 390ppm, 700ppmで χ || 及び χ ⊥ のカスプ が観測され、C 軸方向及びC 軸に垂直なスピン成分がそれぞれ独立に凍結する (それぞれ のカスプ温度をT g ||, T g ⊥ とするとT g || > T g ⊥) ことがわかった。我々はこの様な異 方的なスピン凍結を示す(2)型の2段階転移のdynamicsに興味を持ち、ミュオンスピン緩和 (μ S R)の実験を行った。実験はZ n M n 270ppm単結晶について行いT g || 及びT g ⊥ で ミュオンスピンの縦緩和にそれぞれの相変化に伴う異常が観測された。P − L − L T 転移 は μ S R の実験に於ても観測され、スピングラスの平均場理論により指摘された2段階転 移が実験的に確認された。また交流帯磁率で実験的に得られたD − T 磁気相図は理論の結 果と定性的に一致している。

§2. 試料及び実験手段

試料は6NのZn、Cdと3NのMnを用いてアルゴン零囲気中又は石英管に真空 封入して、Bridgman法により単結晶成長させた。交流帯磁率用としてeddy current loss を避けるため、スパークカッターとワイヤーソーを用いて10×1×1mm<sup>3</sup>の細い棒状試料を 作成した。帯磁率はHartshorn Bridge回路を用いて交流磁場を主に100e、周波数80Hz

で測定した。温度は希釈冷凍機で50m K から4.2Kの範 囲で行った。又、 x の外場依存性を得る為交流磁場と 平行方向又は垂直方向に16000 e 迄の静磁場を加えた。 μ S R 用には x 測定用と同じインゴットから

15×15×1mm<sup>3</sup>の板状にカットした試料を使用した。実 験は主にC軸に垂直にミュオンビームを入射させ、入射 方向に偏極しているミュオンスピンの緩和時間の測定を 零磁場及び10O e の縦磁場(スピン偏極方向の磁場)中 で行った。この実験はKEKにある東大理学部中間子科 学実験施設のμ1ポートにて行ったもので、同施設の 永嶺及び松崎両氏との共同研究である。

§ 3.実験結果

i) 交流帯磁率

図 3 は Z n M n 390ppm,700ppmの平行帯磁率 χ || と 垂直帯磁率 χ ⊥ の温度依存性である。図の様に温度を下



「磁性体における新しいタイプの相転移現象」

げると χ || が χ ⊥ に比べて大きく増大し χ || の極大が起こる。この極大温度 T g || で χ ⊥ は 特に異常はなく依然増大を続ける。さらに温度を下げると χ ⊥ の極大が出現しこの温度 T g ⊥ で χ || には異常は見られず減少していく。観測された χ || 及び χ ⊥ の極大がそれぞれ 縦方向及び横方向のスピングラス示すものかどうかを明確にする為 χ の外場依存性を測定 した。 図 4 及び 図 5 に Z n M n 270ppmの結果を示すが、 χ || 及び χ ⊥ とも外場 H || 又は H ⊥ とともに、それぞれ T g || 及び T g ⊥ の周りでスピングラス特有の χ の減少が見られ、負 の非線形帯磁率が T gを中心にして大きくなっている事が分かる。以上の結果から Z n M n 270ppm,390ppm,700ppmに於て理論的に予言された 2 段階の P − L − L T 転移が観測された のではないかと期待される。図6 は χ || 、 χ ⊥ の極大温度から得られた Z n 1 - × M n × の x − T 相図である。



## 研究会報告

次にC d M n 488ppmの χ || と χ ⊥ の温度依存性を図 7 に示す。 Z n M n の場合とは 逆に χ ⊥ が χ || に比べて温度を下げると大きく増加し、 χ ⊥ に極大が観測される。 χ || は T g ⊥ とほぼ同じ温度に弱い極大を持つがさらに低温で再び増大する。従って我々はこの試 料では P - T 転移が T g ⊥ で起こるが T - L T 転移は生じないものと考える。 χ || の弱い極 大は結晶の不完全性を含めた方位の乱れにより χ ⊥ の影響を受けている可能性がある。

これらの結果をまとめて実験的にD/J-T/J相図を求め、図2と比較検討する 9) 事を次の手続きで行った。異方性定数DはHedgcockによればZnMnでD~78mK、Cd MnでD~-160mKでありMn濃度には依存しない。従って我々の試料でも全てこの値に なっているものとする。Jの決定は濃度の高いZnMn270ppm,390ppm,700ppmでは平均場

理論で得られた! D / J | くく1 での Isingスピ ングラスの近似式 J = k T g || - 2 D を仮定して 行った。 Z n M n 150ppm以下の試料では D / J ≲ 1 となる事が予想されるのでこの近似式 は使えない。今の場合 M n 間の相互作用は R K K Y 磁場を通じて伝達されているがこの様な希薄合 金の場合、内部磁場の分布はLorentzian型の分布 関数になりその幅は磁性不純物濃度に比例してい るので J ≪ x が成り立つと期待され<sup>(2-12)</sup> 我々は Z n M n 150ppm以下では Z n M n 390ppmを基準に J ≪ x として J を決定した。一方 C d M n 488ppm の J は、M n 濃度が比較的高いため

| D / J | くく1 での X Y スピングラスの近似式
J = k T g⊥ + D を 仮定して決定した。この様に
して我々の実験結果から得られた D / J - T / J
相図が図8である。図の中の実線は見やすくする
ためのガイドラインである。結果は平均場理論で
得られた相図(図2)と定性的に良く一致している。

図4及び図5に示した x || と x ⊥の外場依 存性によると、 x || のピークは H || とともに低温 側へ、 x ⊥のピークは H ⊥を加えると高温側へ移 動している。我々は x || の H ⊥ 依存性、 x ⊥の H || 依存性も 測定し、 図4及び図5と同様に T g || 及び T g ⊥ の 周 り で 帯磁率の 極大がつぶれ ていくのを観測したが、極大温度の移動は図4及 び図5の場合と傾向が逆になった。 図9にその結 果をまとめるが、 H || を加えた場合 x || 、 x ⊥共





「磁性体における新しいタイプの相転移現象|

極大温度が低温側に移動し、凍結温度がH || と共に低下する事が示唆される。このことは [3] ElderfieldとSherringtonが異方性と外場を加えた平均場理論で既に予測している。一方、 H ⊥ の場合、 χ || の極大温度はほぼ同じであるが、 χ ⊥ の極大は高温側に移動する。なぜ この様な事が起こるのか現在のところ不明である。

ii) ZnMnのμSR

ZnMn中でのミュオンスピンの緩和の原因となるものに主として

- (1) Mnモーメントによる双極子磁場
- (2) MnモーメントによるRKKY磁場
- (3) Zn核モーメントによる双極子磁場

が考えられる。このうち (2)については、ΑυFeやCuMnスピングラスのμSRでs電 子の偏極効果はミュオンでは非常に小さく、双極子磁場に比べて無視できることが報告さ れている。我々はΖnMnでもこの事を仮定する。(1)を評価するため我々は30×30×40の 六方晶系の格子点に270ppmのMnモーメントをC軸方向に配置させて、μ・が静止する一つ のinterstitial siteでの双極子場をシュミレートしてみたが、磁場分布はほぼ等方的でそ

の半値幅は4G程度となる。一方Zn核による 双極子磁場の分布幅は約0.2Gと計算され(3)の 寄与も(1)に比べて無視できる。従って、ここ ではミュオンスピン緩和は(1)が原因であると 仮定する。

実際に観測されたミュオンスピンの緩和 は常磁性状態で温度を下げると増大し、P-L の転移温度工g=付近で急激に増大する。この ことはAuFe等のμSRで見られるように、 常磁性状態でMnスピンがTg‖に近づくとと もにcritical slowing downを起こし、Tg‖以 下では静的なランダム磁場が急速に成長する事 を示すものと解釈される。事実、我々のデータ は Т g || 以下で図 10の様に 静磁場 が等方向にラ レダムにLorentzian分布するものとしてKuboに よって計算された緩和関数Gz(t)=1/3+2/3( l-at)exp(-at) に良くフィットする。これから ミュオンスピンの緩和率を1 / tu = a として 求め,図11に示す。T>Tg || ではMnスピンは 時間的に揺らいでおり、揺らぎの周波数がaに 比べて十分早いときに当てはまる緩和関数  $G_z(t) = exp(-(\lambda t)) を用いて、$ 

1 / τμ = λにより緩和率をもとめた。図の様



研究会報告

に最低温 80 m K で 得られた 緩和率 1 /  $\tau_{\mu}$  = 0.2 ( $\mu$  sec)<sup>-1</sup> はシュミレーションで計算され た分布幅 Δ H から期待される 緩和率  $\nu_{\mu}$  Δ H / 2 = 0.17 ( $\mu$  sec)<sup>-1</sup> にほぼ一致している。さ らに興味 深いのは、 1 /  $\tau_{\mu}$  が T g L 付近で鋭いピークを持つ事である。ここでは静的な緩 和関数でフィッティングを行ったが、実際は L ー L T への転移に伴う M n スピンの動的な 揺らぎに関連するスピン緩和を観測している可能性が十分ある。少なくとも 1 /  $\tau_{\mu}$  に T g I 及び T g L 近傍で異常が見られたことは、交流 帯磁率で見いだされた P - L - L T の 2 段階転移をミクロに強く支持するものと考えられる。

§4.おわりに

以上の様に Z n M n 系で理論で予測された 2 段階転移が実験的に確認され、 C d M n も含めた異方的スピングラスの相図が理論から得られたものと定性的に一致した事か ら,レプリカによる平均場近似がかなり良くスピングラスを記述するものであると言えそ うである。今まで研究された異方的スピングラスには明確な 2 段階転移が観測されず縦方 向と横方向が同時にスピングラスオーダーする現象(P ー L T 転移)が見られた。この理 由の一つはランダムな磁性イオンが濃厚な為結晶場が乱され、ランダムな異方性が系に存 在し、縦と横のオーダーに弱い結合が生ずる為であると考えられる。我々の試料 Z n M n 系には Dzyaloshinsky-Moriya型のランダムな異方性が存在する可能性はあるものの、非常 に希薄でかつspin-orbit結合の小さい M n 不純物の為これらの大きさは一軸性の異方性に 比べ十分小さく、この意味で"良い"スピングラスである可能性が高い。ここに述べた様 な 2 段階転移は反強磁性三角格子系や異方性の競合した反強磁性体でも出現し、フラスト レーションの問題と関連して研究が進められている。異方的スピングラスの性質もこうし た磁性全般の問題としてより深く解明されていく事が期待される。

文 献

1) H. Albrecht et al: Phys. Rev. Lett. 41(1982)819. 2) D. M. Cragg and Sherrington: Phys. Rev. Lett. 49(1982)1190. 3) S.A. Roberts and A.J. Bray: J. Phys. C15(1982)L527. 4) A.J. Bray and L. Viana: J. Phys. C16(1983)4679. 5) K. Baberschke et al: Phys. Rev. B29(1984)4999. 6) Y. Yeshurun and H. Sompolinsky: Phys. Rev. B31(1985)3191. 7) K. Adachi et al: J. Phys. Soc. Jpn. 44(1978)114. 8) S. Murayama et al: To be published in J. Magn. Magn. Mat. 54-57(1986). 9) F.T. Hedgcock: J. Appl. Phys. 49(1978)1446. 10) J. Souletie and R. Tournier: J.Low Temp. Phys. 1(1969)95. 11) R.W. Walstedt and L.R. Walker: Phys. Rev. B9(1974)4857. 12) M. Klein: Phys. Rev. B14(1976)5008. 13) D. Elderfield and D. Sherrington: J. Phys. C16(1983)4865. 14) Y.J. Uemura et al: Phys. Rev. B31(1985)546. 15) R. Kubo: Hyperfine Interact. 8(1981)731. 16) D. Sherrington: J. Phys. C17(1984)L823.

17) A. Fert and P.M. Levy: Phys. Rev. Lett. 44(1980)1538.